the English translations of the surrounded parts by the red line on Japanese laid-open patent publication No. 61-133502 (a part of Embodiment)

Application number: 59-255954

Date of filing: 03.12.84

Date of publication of application: 20.06.86 Title: SURFACE LIGHT SOURCE DEVICE Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Inventor: UEDA FUMIO

The above-described embodiment capable of generating evenly emitting surface light may be further modified so as to obtain higher quality of surface light. A light diffuse transmission plate 3 having any desired number of divided areas, a light source 2 in each area has a surface treated with light reflection treatment 2a in such a way that surface portions nearer to the light diffuse transmission plate 3 may have higher density of the light reflection treatment 2a differentiating average density of light between areas of the light diffuse transmission plate 3. This may attain that light outgoing through the light diffuse transmission plate 3 has evenly emitted light for each area but different intensity between different areas. In case of using a plurality of light sources, each light source may be treated with light reflection or light absorption treatment so that light from each light source may contribute to creating even light emission. The light reflection treatment 2a may be of course replaced by the light absorption treatment.

The light reflection treatment 2a may be of mirror reflection or diffuse reflection type. The light source 2 may be treated by evaporating aluminum particles, hot-stamping and printing its surface. The light source 2 may also be treated by wrapping its surface with a printed transparent sheet or tube, or perforated metal, or plastic or paper pipe. The light reflection treatment 2a may not be limited to a discrete (for example, polka-dot pattern) pattern of material. It may also be made with continuous material having gradually changing its light reflection or absorption treatment. For example, a milk-white resin film gradually changing its thickness may be used. The light source 2 may have a bulb or

ring shape. The light reflecting plate 1 may be of aluminum-made mirror reflection type. The light diffuse transmission plate 3 may be partially covered.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭**61** - 133502

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)6月20日

F 21 V F 21 S 7/12 1/00 6908-3K C-6529-3K

J-6731-5C

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

の発明の名称

G 09 F

面光源装置

田

②特 願 昭59-255954

昭59(1984)12月3日 ②出 願

3発 明 者 上 文 夫

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

三菱電機株式会社 ⑪出 顖

9/00

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増雄 の代 理 人

外2名

明 細

1. 発明の名称

面光源装置

2. 特許請求の範囲

(1)光反射体、該光反射体の前方に配置された光 源、および眩光源の前方に配置された光拡散透過 板を偏え、骸光拡散透過板の削方へ光を放つ面光 須装盤において、前記光源の光の出射面に光反射 性処理或いは光吸収性処理を分布させて施とした ことを特徴とする面光源装置。

(2) 前記光反射性処理或いは光吸収性処理が前記 光拡散透過板に近いところだけ高い密度で施され ていることを特徴とする特許謂求の範囲第1項に 記載の面光源装置。

(3) 前 配 光 反 射 性 処 理 取 い は 光 吸 収 性 処 理 が 前 記 光拡散透過板の複数の領域ごとに光拡散透過板に 近いところ程高い密度で施し且つ前記領域ごとに 平均密度を異にしていることを特徴とする特許請 求の範囲第1項に記載の面光源装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産薬上の利用分野〕

との発明は耐光顔装盤に関し、更に詳細には液 晶表示案子の背面照明光線、広告灯あるいは各種 の終光装置などに用いる面光源装置に関する。

〔従来の技術〕

第2回は例えば特公的59-8809号公報に 示された従来の面光波装置の断面図であり、図に おいて1は光反射体、2は光反射体1の前方に配 置された光顔、 3 は光源 2 の前方に配置された光 拡散透過板、4は光源2と光拡散透過板3の間に 配置され、光源2に近いところ程密度が高くなる よりに分布させて光皮射性処理4aを施とした不 均一光透過板である。

次に動作について説明する。 光顔 2 を出た光は、 前述の各構成要素のそれぞれによつて、反射、遊 過、屈折などを幾度かづつ繰返した後に光拡散透 過板3の前ガへ出射される。

との過程において、不均一光透過板4の光源2 に近いところ程高い密度で施しされた光反射性処 理のため、光源2から直接に光拡散透過板3へ向 かおりとする光の幾らかは阻止(反射)される。 阻止(反射)される割合は光源2に近いところ程 大きいので、光拡散透過板3の光源2に近いとこ ろ程高い脈促で照らされることが避られる。その ため、光拡散透過板3からは、より均一を強度分 布の光が前方へ出射される。

この場合、光拡散透過板3の位置に対する不均一光透過板3或いは光源2の位置が所定の場所からずれると、光源2から遠いところへ光反射性処理4 a の高密度部分が移動したり、密度の変化が相対的に急激になつたり又は穏やかになつたりするので、出射光の強度分布は相対的に不均一となる。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の面光源装置はこのように構成され且つ作用するので、不均一光透過板4を光拡散透過板3と光隙2の間の所定の位置へ比較的に精度よく配置する必要があつた。また、装置全体に振動が加わった場合に、不均一光透過板4がずれたり、振動したりしないように、不均一光透過板4自体を

3

よると、光源の装面に密度を分布させて設けられた光度射性処理がいは光吸収性処理により、光源からの山射光の配光特性をある程度自由に設定をひために、光拡散透過板の低減の領域を、例えば光源から速いところと同等の照度で照らしたり、或いは、さらにある領域と他の領域とは異なる程度であるが各領域内では比較的に均一な照度で照らす作用をする。

〔 災施例〕

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1図において、1は例えば白色の樹脂板からなる光反射体、2はこの光反射体1の前方に配置された例えば禅状の蛍光放電灯からなる光源、3は光源2の前方に配置された例えば乳白色のアクリル板などからなる光拡散透過板を示している。

光版 2 はその安面に光反射性処理 以いは光吸収性処理 2 a が分布して施こされている。 この処理は失施例では光原の安面に飛び飛びにブリントされたメタリックな水玉模様である。水玉模様は実

強固な素材で構成し、強固に固定する必要があつた。そのため、強度を出すのに比較的に大きくて重く、 寸法精度の高い不均一光透過板 4 やその固定手段としての光反射板 1 が必要で、高価なものとなつたり、あまり小形にできないという問題点があつた。

この発明はかかる従来の 面光 複製 置における 問題点を 解消するためになされたもので、 少々の 振動が 加わつた程度では、 出射光の強度分布が不均一となつたり、 変動したりすることがなく、また 高精度の位置合せも必要でない 比較的に 簡単軽量で安価を構成の 面光 源装置を 得ることを 目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る面光源装置は、光反射板の前方に光源を配路し、光源の前方に光拡散透過板を配置し、光源には姿面に光反射性処理或いは光吸収性処理が分布して施こされているものである。

〔作 用〕

とのように構成されたこの発明の面光源装置に

4

施例では直径取いは飛びのピッチが徐々に変化したものとされることによつて実質的に密度が位置によつて異ならされている。例えば、この実施例では、光拡散透過板3に近いところが最も高く、速ざかるにつれて徐々に低くなるような光反射性処理或いは光吸収性処理2 a を施としている。

上記のよりに構成された面光源装置において、 光源2を出た光は、光反射性処理或いは光吸収性 処理2 a のすき間を通り抜けた後光反射体1、光 拡散透過板3 および光源2 自身で幾度かづつ反射 してからか诚いは直接に光拡散透過板3 に至り、 拡散透過して前方へ出射される。

この過程において、光額2からの出射光は光拡散透過板3に施とされた光反射性処理或いは光吸収性処理2aの密度分布パターンに応じてある程度任意の照度分布で光拡散透過板3を照射する。その照射光強度に少なくともほぼ比例した強度の光が光拡散透過板3を拡散透過するために、面光源装置より前方への出射光強度は前端照度分布にほぼ対応した分布となる。

5

そのため、結局、山射光の強度分布は光波2に施とす光度射性処理2aによりある程度任意のものとできる。例えば、実施例では光反射性処理2aを光拡散透過板3に近いところだけ高い密度としているので光源2から光拡散透過板3へ向かむりとする光の中、光源2を起点として光拡散透過板3へ向かむりとするものほどころへ向かかりとするものほどころ光拡散透過板3の光源2に近いところでの強い照射ひいては部分的な輝きが避けられて相対的に均一な分布で発光する。

前配火施例では全面均一発光を得る場合について示したが、高度な実施例として光拡散透過板3を住意の複数の領域に分け、各領域について、光線2の光拡散透過板3に近いところ程、高い密度で光反射性処理2aを施こし各領域の平均的な密度に差を付けるととによつて、光拡散透過板3より前方への山射光が各領域内では均一発光でありかつ各領域にかける強度に差を付けてもよい。また、複数の光線を設けるものの場合、各光線より

7

以上のように、この発明によれば光源に直接に光反射性以いは光吸収性処理を分布して施とすように構成したので、従来、中間位置に固定していた不均一光透過板が不要となり、高精度位置を構成のものが得られる効果がある。複数の光源を設けるものの場合、どれかが点灯しなくても均一発光が得られたり、個別に点灯制御して、可変色かつ均一発光の面光源装置が得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例による面光療装置を示す断面図、第2 図は従来の面光療装置を示す断面図である。

1 ··· 光反射体、2 ··· 光敞、3 ··· 光拡散透過板、2 a ··· 光反射性処理或いは光吸収性処理。

尚、 図中 同 -- 符号は 同一 部分 又は 相当 部分 を 示す。

代理人 大岩增雄

の出射光のそれぞれが均一発光に寄与するように、 光反射性あるいは光吸収性処理を施としてもよい。 光反射性処理 2 a は光吸収性処理であつてもよい ことは重ねて言うまでもない。

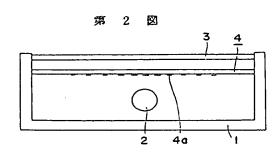
また、光反射性処理2aは光を鏡面反射とい。また、光反射性処理2aは光を鏡面反射とい。またのでも拡散反射させるものでからなが、からなどを対したが、からなどを対したが、からないからないが、からないからないからない。光波の後のにからないからない。

[発明の効果]

第 1 図

8

1: 光反射体 2: 光源 2a: 光反射性(\$3いは光吸収維)処理 3: 光拡散透過板



手統補正費

昭和 年 5

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特別昭 59-255954 号

2. 発明の名称

面光源装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 片 山 仁 八 郎

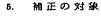
4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 增 雄



(1) 明細書の発明の詳細な説明の欄

6. 補正の内容

(1) 明細瞥中第 8 道第 16 行の「てもよい。」の次に以下の文を追加する。

「なお、光級の光出射面に分布させて施す光反則性処理あるいは光吸収性処理はその分布の近似を低次元のものとしてなどは百つまでもない。例えば、光を実質的印刷などを、光磁物であるいはではない。の地位の表面には格別ないの地位は、光磁物にはないのではない。とは言うまでは、地域にないないのははない。とは言うない。」

(2) 同番中第 8 頁第 18 行の「あつてもよい。」の次に以下の文を追加する。

「また、光反射体 1 を第 2 の光拡散透過板と互いた光反射体として作用させ、前後両方へ光を出

(2)

射するようにしてもよい。」

以上